# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-166916

(43) Date of publication of application: 12.06.1992

(51)Int.CI. G02F 1/1345

(21)Application number: 02-294421 (71)Applicant: RICOH CO LTD

(22)Date of filing: 31.10.1990 (72)Inventor: SHIMAZAKI YUTAKA

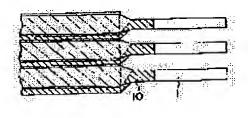
MATSUMOTO FUMINAO

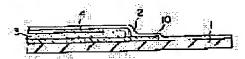
## (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

# (57)Abstract:

PURPOSE: To enable uniform display without density dispersion or the like and to realize high duty ratio and low electricity consumption by forming a shading film by a conductive film and by laminating the shade film and a transparent electrode in the stripe state in a zone other than a display part extended from a color filter.

CONSTITUTION: Using a polymer filter substrate 1 with the thickness of  $100\,\mu$  m as the substrate 1, an Al film of the thickness of about  $2\,\mu$  m is formed as a shading film by an evaporation method and a pattern is formed in the predetermined shape by photolithography. Stripe patterns of R, G and B are formed in the thickness of about  $2\,\mu$  m on a color filter 3 by printing. The filter patch is  $110\,\mu$  m and the width of the shading layer 10 is 20m. An acrylic resin is formed as a top coat layer 4 by a spin coat method. The planeness on the top coat 4 surface is  $0.15\,\mu$  m at R max. An ITO electrode 2 is formed by





photolithography after making a film of the thickness of 800Å with a low temperature spatter method. After that, orientation treatment is given by a polyimide orientation agent so as to form a panel.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

# Page 121

### 2. What is claimed is:

1. A liquid crystal display device provided with a transparent substrate for which alignment process has been performed and which includes a stripe transparent electrode, and provided with another substrate for which alignment process has been performed and which includes RGB color filters, a light-shielding film, a top coat and a stripe transparent electrode, the substrates being arranged so that the transparent electrodes face each other and a liquid crystal layer is held between the substrates bonded together with a sealing member, the liquid crystal display device comprises:

a conductive film that forms the light-shielding film, wherein the light-shielding film and the stripe transparent electrode are stacked on an extended portion of each of the color filters except for a display portion thereof so as to be electrically connected.

- 2. The liquid crystal display device according to Claim 1, wherein the structure of the stacked light-shielding film and the transparent electrode constitutes a lead electrode portion for connection with external circuits.
- 3. The liquid crystal display device according to Claim 1, wherein the light-shielding film and the transparent electrode are electrically connected to each other on a lead electrode except for an area where the lead electrode is connected to a circuit substrate while only the light-shielding film connects the circuit substrate and the lead electrode in the area that the lead electrode is connected to the circuit substrate.

## Page 124

4. Brief Description of Drawings

Fig. 1 through Fig. 3 respectively show concrete examples of structures according to the present invention, and Fig. 4 shows an example of a conventional structure: all Fig. (a)s are plan views; and all Fig. (b)s are sectional views.

- 1... lower substrate
- 2... transparent electrode (for example, ITO electrode, segment electrode)
- 3... color filter
- 4... top coat
- 5... alignment layer
- 6... liquid crystal layer
- 7... transparent electrode (common electrode)
- 8... sealing member

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-166916

Alnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成 4年(1992) 6月12日

G 02 F 1/1345

9018-2K

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

60発明の名称 液晶表示素子

②特 願 平2-294421

②出 願 平2(1990)10月31日

 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

⑩出 願 人 株式会社リコー 晩代 理 人 弁理士 友松 英爾

明 細 包

1. 発明の名称

液晶表示第子

- 2. 特許請求の範囲
- 外部回路との接続用リード電優部が進光膜と透明電極との秩度構造で構成されている請求項1記載の液晶表示類子。
- 3. 進光膜と透明電衝との電気的な接続は、リ

ード電極上の回路基板との接続部外の領域で 行ない、回路基板との接続部は選光膜単層で 行なう請求項1記載の液品表示表子。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

水発明は、カラー放品表示数子に関する。

〔從来技術〕

カラー被晶表示装置、特に単純マトリクス方 次を用いた場合の被晶セルの一般的な構成を第 4 図に示す。ガラス、ポリマー等の透明基板上 に印刷拡、染色法及び配料分散法等の方法により り R , G , B 3 色のカラーフィルターを ストライナ状或いはモザイク、ちどり状に形成する。 4 フィルター間の色ぬけを防ぐために各フィル ター間にブラックマトリクスと呼ばれる 遅光 ア を設けることもよくあり、これにはクロム、ア ルミ、ニッケル等の金属層或いは無色フォトレ ジスト等が用いられている。

単純マトリクスタイプのカラー被品表示装置 で現在主流となっているのはSTN方式で、こ の方式においては均一な表示色を得るためには、上下基板間のギャップを厳密にコントロールする必要があり、要求されるギャップ精度は0.1~0.2μmである。カラーフィルター形成直後の表面はReax値で0.8~1.5μmの表面和さであるため通常フィルター上にはアクリル系領症等からなるトップコート層が設けられている。透明は個材料としてはJTOが主流であり、蒸着、スパッタ、イオンプレーティング等の方法により形成される。

カラー被暴表示装置では、通常のモノクロモードにくらべてR,O,Bの3色で一つの表示ドットが構成されるために、セグメント方向では、3倍のドット密度が必要となる。現在OA用液晶最示装置では640×400(480)ドットが主流であり、カラー表示の場合表示領域内でのセグメント方向での領域ピッチは110μm程度となる。液晶表示容量は今後さらに大きくなる傾向にあり、電極のピッチ、幅ともにさらに小さくなると考えられる。

- 3 -

形成等が試みられている。 補助電極の形成は扱示容量が増し表示ドットの面積が強細化していることを考えると表示ドット以外の領域に形成することが望ましい。 過去に遮光膜を金属で形成し補助電極として使用することが試みられているがこれは開光率及び透過率を低下することなく、低抵抗化が可能なため有効な方法と考えられる。

特別昭61-51127号では避光膜としての金紅膜としての金紅膜としてのの金紅膜としての上の「TO電視とをトップコート層上の「TO電視となールを観点した。他の例としての強視している。他の例としてもは、 Bのフィしの例としてがは、 Bのフィしのののスとしながらに変異を動きないに、 Bのフィしながらに、 Bのフィしながらに、 Bのフィしながらに、 Bのフィンのでは、 Bのでは、 Bのに、 Bのに、 Bのに、 Bのに、 Boに Boに Bould を Bould Bo

高表示容量化に伴なう電優の高密度化に加えて高デューティー比化及び低消費能力化が選まれており、これら達成のための技術課題の!つに電極材料の低抵抗化がある。

ITO膜目体の改良による低抵抗下は限界に 選しつつあるため膜の多層化戦いは補助電極の

- 4

能性がある等の問題がある。一方後者の例の場合はITO電極と金属配線との電気的接続が連接である金属配線の一部で行なわれるため関接するドットとのショートを生じないためには 強するドットとのショートを生じないためには 電なり部の幅が大幅に制限され、さらにトップ コートを形成する場合ITO電極上になる等の 問題が生じる。

#### (日 的)

本発明の目的は、開光率および光速過率を低下させることなく、高歩留りでプロセス上簡単に補助電極効果を実現し、設派の均一な、高デューティー比および低消要電力化の可能な新しいタイプの液晶表示素子を提供する点にある。

#### (構成)

本発明の第1は、ストライプ状の透明な優が 形成されかつ配向処理された透明基板と、R, G, Bカラーフィルター、遮光膜、トップコー ト及びストライプ状の透明電極が形成されかつ 配向処理されたもう一方の基板とを透明電優が 内側になるように対向配置し、シール部材にて 貼り合わせ被品牌を挟持して成る被晶裁示業子において、前記遮光線は導電膜により形成され、 建光膜とストライブ状の透明電極とはカラーフ イルターの延長上の表示部外の領域で積層構造 とすることにより電気的に接続されていること を特徴とする波晶表示案子に関する。

本発明の第2は、外部回路との接続用リード 電極部が遮光膜と透明電極との積層構造で構成 されている請求項1記載の微晶表示素子に関する。

本発明の第3は、延光膜と透明電極との電気 的な接続はリード電板上の回路基板との接続部 以外の領域で行ない、回路基板との接続部は避 光膜単層で行なう請求項1記載の液局表示器子 に関する。

本発明は、前記特徴により補助電優形成プロセスを簡単かつ歩留り良く行なうことが出来る。さらに遮光膜形成時にリード電極部にも何時に、補助電極を形成し、回路拡振との接続歩留りを向上させることも出來る。

- 7 -

コート層1の無い部分でIT〇電極2と遊光膜 10とは間層構造となり、電気的な響通がとれる。 (実施例)

#### 灾施 例 1

for it

第1回に本実施例の構造を示す。 恭板 1 として厚さ100μmのポリマーフィルム 基版 1 を用い避光 関10として厚さ的2μmのA 1 膜を変の 2 μmのA 1 膜を変の 2 μmのA 1 膜を変の 3 はにより形成した。カラーフィルター 3 は印刷技により R のストライプパター・3 は印刷技により R のストライプパター・プログロル 数光層 10の中は 20μm とした。トップコート 個 4 としてアクリル系 樹脂 ートンコート 池により形成した。 ストラインコート 2 は 8 mox で 0.15μm とした。 I T の での 平面性は 8 mox で 0.15μm とした。 I T の 数 後 フォトリンは により 応成した。 その 後 は パシャ ス は により 配向 処理 し、パネルを 形成 した。

本災施例で遊光膜10と1.TO2との積層箇所

以下图面に基づいて本発明を詳細に説明する。 第4回の従来型修成のカラー被攝表示装置の場 台、下基板上の形成プロセスは、遮光膜10、カ ラーフィルター3、トップコート4、透明電極 2の順に行なわれる。本発明では遮光膜10は第 1~3図のようにフィルター形成部つまり表示 領域の外側にまで形成する。 フィルター形成後 のトップコート層4の形成は図のようにカラー フィルター端部までとし、上記の遮光膜延長部 にはトップコート層は無い。これはあらかじめ マスキングを行なってトップコート4を形成す るか、或いはトップコート4を全面形成後エッ チングにより上記構造としても良い。一般的に シール材との決着性或いはジール時の加熱、加 圧を考慮してシール部を含みその外側の領域で はトップコート題々を設けないことが多い。ト ップコート形成後1T002の製膜、エッチン グにより透明電便2を形成する。前述の遮光膜 10は、表示領域外ではこの【TO電優2と何ピ ッチになるように形成されているため、トップ

- 8 -

はリード電振領域の一部で行ない又、カラーフィルターの延長上の両輪部で行なった。本実施例で形成されたカラー被品パネルは表示領域内での毎圧降下による機度むらも無く板めてすぐれた表示性能を示した。

#### 奖施例 2

第2図に示されているように、ITO電極2 と遊光膜10との積層箇所をリード電機部の全域 とした。この結果実施例1の表示性端に加え、 回路基板とのヒートシール接続歩留りが向上し、 又接続の信頼性も向上した。

#### 実施例3

第3回に示されるように「TO電極2の形成はリード電極の一部の選光版10との積層部までとし、函路基板との接続は遮光膜で行なった。この結果実施例2と同様の効果がみられた。

#### (効果)

本発明により、表示ドットの開光率を低減させることなく、又プロセス上簡単に補助電振効 果を実現できる。これにより、電圧降ドによる

10 … 避光膜

9 …上基板

表示内の濃度ムラ等のない均一表示が可能となり、高デューティー比化及び低消費な力化も実現できる。

また、補助電極としての避光膜と透明電極 (ITO電極)との積層部分を、リード電極の 全域で行なうか、もしくは回路拡板との接続部 の電極を避光膜単層とすることで回路基板との 接続歩値り及び信頼性の向上が実現できる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1回~第3回は、本発明の具体的構造例を 示すものであり、第4回は従来タイプの構造例 を示し、(a)はいずれも平面圏、(b)はいずれも 断面図を示す。

1…下蒸板

2 ··· 透明電極 (たとえば170電框、セグメント電極)

3…カラーフィルター

4…トップコート

5 …配向層

6 … 被温度

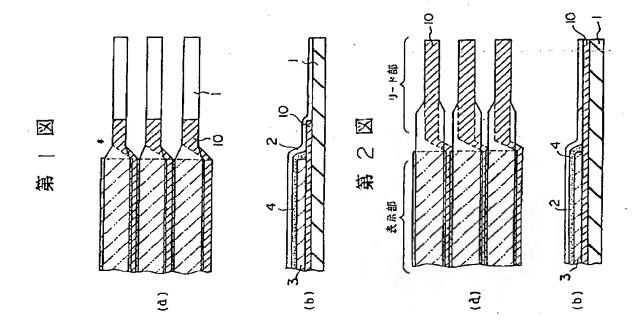
7…透明電桶(コモン電極)

8…シール材

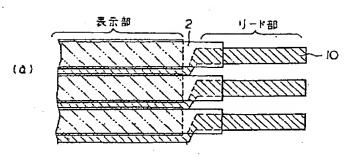
特許出頭人 株式会社 リコー

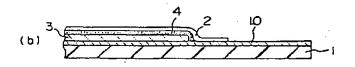
~ 12 -





# 第 3 図





# 第 4 図

